(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2006 年3 月9 日(09.03.2006) PCT

WO 2006/025162 A1

(51) 国際特許分類:

GIIB 7/24 (2006.01) **GIIB** 7/257 (2006.01)

GIIB 7/258 (2006.01) **GIIB** 7/26 (2006.01)

GIIB 7/254 (2006.01)

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/013246

(22) 国際出願日:

2005 年7 月 19 日(19.07.2005)

(25) 国際出願の言語:

日木語

(26) 国際公開の言語:

日木語

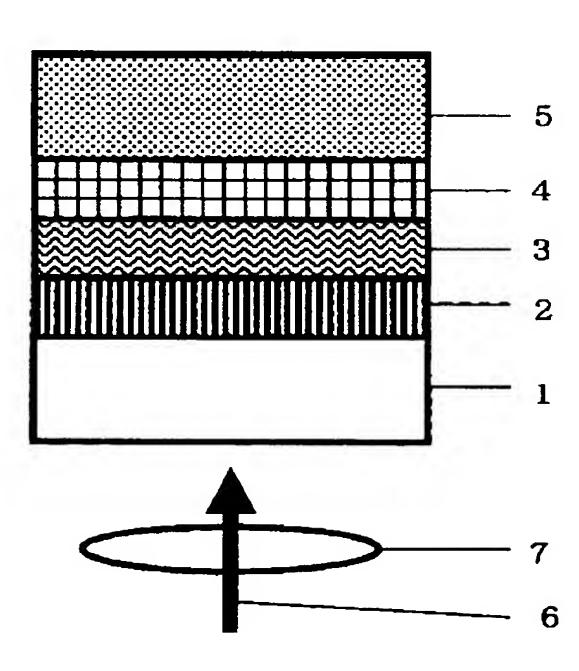
(30) 優先権子一タ: 特願2004-249764 2004年8月30日(30.08.20cm) J

- (71) 出願人 (米国を除 < 全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTIRIAL CO.LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 北浦 英樹 (KI-TAURA, Hideki). 児島理恵 (KOJIMA, Rie).

- (74) 代理人: 小野 由己男 , 外(ONO, Yukio et al.); 〒5300054 大阪府大阪市北区南森町 1丁目4番 19号 サウスホレストピル 新樹 グローバル・アイピー特 許業務法人 Osaka (JP).
- 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), -xーラシT (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, E., FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, Ro, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

- (54) Ti e: OPTICAL INFORMATION RECORDING MEDIUM AND ITS MANUFACTURING METHOD
- (54) 発明の名称: 光学的情報記録媒体およびその製造方法



(57) Abstract: A highly reliable recording medium having high density and excellent characteristics recording/reproducing within a wide linear velocity range, and a method for manufacturing such recording medium are An optical information recording provided. medium is provided with at least a recording layer, which changes between different statuses which can be optically detected by beam irradiation, a light absorbing layer composed of a material containing an Si of 50at% or more by not more than 95at%, and a reflecting layer composed of a material including an Ag of 95at% or more and an In of 5at% or less, in this order on a transparent board.

WO 2006/025162 A1

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。